

修平科技大學師生參加國際設計發明展補助要點

民國 101 年 6 月 11 日 100 學年度第 2 學期行政會議通過

民國 106 年 3 月 6 日 105 學年度第 2 學期行政會議修正通過

一、修平科技大學（以下簡稱本校）為鼓勵本校師生參與國際設計展或發明展，提升師生實務創作能力，特訂定「修平科技大學師生參加國際設計發明展補助要點」（以下簡稱本要點）。

二、補助之國際設計展或發明展，如下：

(一)瑞士日內瓦國際發明展（Exhibition of Inventions Geneva-Palexpo）

(二)德國紐倫堡國際發明展（International Trade Fair "Ideas-Inventions-New Products"）

(三)美國匹茲堡國際發明展（Invention & New Product Exposition）

(四)韓國首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair）

(五)馬來西亞國際發明展(Malaysia International Invention Innovation & Technology Exhibition)

(六)台北國際發明暨技術交易展(Taipei International Invention Show & Technomart)

(七)其他重要國際設計展或發明展。

三、補助對象為本校專任教師或各學制及進修學院（專校）之學生。

四、為遴選參賽團隊，由研究發展處承辦甄選委員會議，甄選委員包含：副校長、研發長、技術服務組組長及校內外專家若干人組成，並由副校長擔任召集人，委員任期1年，得連任。

五、甄選方式及申請補助：

(一)甄選方式：

1、每年 6 月由研發處辦理甄選，經甄選委員會審查後排定優先順序。

2、須製作實體樣品提供甄選委員會審查，必要時得請申請人列席說明。

(二)補助項目與金額如下：

甄選委員會依當年度預算及發展重點，核定補助件數與金額，補助項目包含：報名費、差旅費、攤位費、翻譯費及搬運費…等相關費用，並依本校相關規定核銷。

六、經甄選委員會審查後獲得補助之參賽作品，在報名參賽前必須以本校為專利權人，並取得中華民國專利證書，且其專利有效期限須在參賽結束日後 1 個月以上；或申請作品尚

未取得中華民國專利證書，須在參賽報名截止日前取得中華民國專利申請案號者，否則撤銷其資格，並依序遞補。

七、參與國際設計展或發明展，應於活動舉行日2週前檢附申請表（附件一）簽准完成程序。

活動結束後1個月內，檢附成果報告書（附件二），據以辦理經費之核銷。

八、本要點之補助以部份補助為原則，由教學卓越計畫或學校相關經費支應，並依經費預算多寡彈性調整之。

九、本要點得依實際執行成效，每年檢討修訂之。

十、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。